

ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА В СЕГНЕТОФЕРРОМАГНИТНЫХ ПЛЕНКАХ КОСОГО СРЕЗА

© 2013 А. П. Лазарев

ООО «Росбиоквант», проспект Труда, 48, офис 202 А, 394026 Воронеж, Россия

Поступила в редакцию 24.10.2012 г.

Аннотация. Рассмотрены условия фазового перехода в сегнетомагнитную фазу в пленках сегнетоферромагнетиков косоугольного среза по механизму потери устойчивости исходного однородного состояния. Установлена зависимость геометрии доменной структуры и температурного перехода в неоднородное состояние от ориентации векторов поляризации \vec{P} и намагниченности \vec{M} относительно поверхности пленки сегнетоферромагнетиков. Обсуждается возможность использования пленок сегнетоферромагнетиков для неразрушающей записи и считывания информации.

Ключевые слова: сегнетоферромагнетики, фазовые переходы, доменная структура, пленки, поляризация, намагниченность, запись/считывание информации.

ВВЕДЕНИЕ

Фазовый переход в сегнетомагнитную фазу сопровождается появлением магнитных и электрических полей, обусловленных существованием в кристаллах сегнетоферромагнетиков спонтанных поляризационных и магнитных моментов, наличие которых отличает сегнетомагнетики от обычных магнетоэлектриков [1]. Наличие линейного магнитоэлектрического эффекта описывается инвариантом по обращению времени членом в термодинамическом потенциале, линейным как по электрическому, так и по магнитным полям, который для сегнетоферромагнетиков записывается в виде $\gamma_{ij} P_i M_j$, где γ_{ij} – несимметричный *t*-нечетный аксиальный тензор второго ранга магнито-электрического взаимодействия, компоненты которого определяются магнитной симметрией [2], P_i — компонента *t*-четного вектора поляризации, M_j — компонента *t*-нечетного аксиального вектора намагниченности.

Рассмотрение фазового перехода в сегнетомагнитную фазу в пленках сегнетоферромагнетиков в неоднородную фазу по механизму потери устойчивости исходного однородного состояния на примере типичного сегнетоферромагнетика Ni-I-борацит ($\text{Ni}_3\text{B}_7\text{O}_{13}\text{I}$), который при температуре $T \leq 64$ К принадлежит к магнитному классу $m'm2'$ и является одновременно сегнетоэлектриком и

слабым ферромагнетиком, спонтанные поляризации и намагниченность которого направлены по разным осям симметрии [1], проведено в [4].

В [4] установлено условие фазового перехода, которое имеет вид:

$$\alpha_{ii} \beta_{jj} - \gamma_{ij}^2 = 0, \quad (1)$$

где α_{ii} , β_{jj} — температурно зависящие тензорные коэффициенты разложения термодинамического потенциала Φ по степеням P_i и M_j соответственно. Парафраза будет существовать при условии $\alpha_{ii} > 0$, $\beta_{jj} > 0$ и $\alpha_{ii} \beta_{jj} - \gamma_{ij}^2 > 0$.

При изменении температуры образца, коэффициенты, входящие в (1) могут меняться по величине, в результате чего выйдут на поверхность (1) в трехмерном пространстве коэффициентов α_{ii} , β_{jj} , γ_{ij} . При этом произойдет потеря устойчивости симметричной фазы и возникает сегнетомагнитная фаза, в которой соотношение между компонентами поляризации и намагниченности определяется местонахождением точки фазового перехода на поверхности (1):

$$P_i \sim \beta_{jj}(T_o); \quad M_j \sim \gamma_{ij}(T_o). \quad (2)$$

В итоге не равными нулю оказываются два двухкомпонентных вектора P_i и M_j и P_j , M_i , i и j – соответствующие направления в кристалле.

В [4] фазовый переход в неоднородное состояние рассмотрен для случая, когда компоненты P_i или M_j перпендикулярны поверхности пленки одновременно с осью x_1 лабораторной системы координат $(0x_1x_2x_3)$.

Целью работы является рассмотрение задачи по образованию доменной структуры в пленке сегнетомагнетика для среза произвольной ориентации, что связано с приближением к пониманию условий фазового перехода в более сложных системах, так и возможной практической важности сегнетомагнитных пленок косоуго среза в вычислительной технике. Такая задача для «чистых» сегнетоэлектриков решена в [3].

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ В ПЛЕНКЕ СЕГНЕТОМАГНЕТИКА КОСОГО СРЕЗА

Расположим лабораторную систему $0x_1x_2x_3$ таким образом, чтобы ось x_1 была перпендикулярна плоскости пленки сегнетоферромагнетика толщиной λ , ось x_2 перпендикулярна направлению спонтанной поляризации P_1 и параллельна направлению спонтанной намагниченности M_2 .

Угол между осью x и осью спонтанной поляризации или сегнетоэлектрической осью обозначим через Ψ .

Кристаллографическая система координат $0x'_1x'_2x'_3$ составляет угол Ψ между осями x_1 и x'_1 , x_3 и x'_3 , ось x'_1 параллельна срезу пленки, направления осей x_2 и x'_2 совпадают.

Термодинамический потенциал Φ сегнетоферромагнитной пленки в кристаллографической системе координат имеет вид:

$$\Phi = \int \left[\frac{\alpha_{\perp}}{2} p_{\perp}^2 - \frac{\alpha_{\parallel}}{2} p_{\parallel}^2 + \frac{\beta_{\perp}}{2} M_{\perp}^2 - \frac{\beta_{22}}{2} M_2^2 + \frac{\alpha_P}{2} \left(\frac{\partial P_{\parallel}}{\partial x_3} \right)^2 + \frac{\alpha_M}{2} \left(\frac{\partial M_3}{\partial x_3} \right)^2 + \frac{E^2}{8\pi} + \frac{H^2}{8\pi} + \gamma_{12} P_1 M_2 \right] dV. \quad (3)$$

Здесь P_{\parallel} , P_{\perp} , M_{\perp} , M_2 — проекции вектора поляризации и намагниченности на направление сегнетоэлектрической оси и перпендикулярное ему соответственно; $P_2 = 0$, $M_3 = 0$; α_{\perp} , α_{\parallel} , β_{\perp} , β_{22} , α_P , α_M — параметры разложе-

ния термодинамического потенциала по степеням компонента поляризации и намагниченности, причем: $\alpha_{\parallel} = \alpha_0(T_C - T)$, $\beta_{22} = \beta_0(T_C - T)$, T_C — температура Кюри; α_{\parallel} , $\beta_{22} > 0$; соответствуют сегнетомангнитной фазе; $E = (E_{\parallel}, E_{\perp})$, $H = (H_2, H_{\perp})$ — деполяризующее и размагничивающее поля соответственно; $\alpha \sim a^2$, a — параметр решетки. Рассматривается случай выхода на поверхность пленки сегнетоферромагнетика компоненты вектора поляризации P_{\parallel} . В рамках рассматриваемого механизма возникновения доменной структуры происходит по механизму потери устойчивости исходной парафазы, поэтому в (3) нелинейные слагаемые не учитываются. В интеграле (3) оставлены два корреляционных слагаемых, отражающих связь значений векторов P_{\parallel} и M_2 в соседних точках, различающихся координатами x_3 . Такое приближение оправдано в условиях, когда ширина доменов значительно меньше толщины пластины. Такая ситуация является типичной для рассматриваемой системы [5, 6].

Решение данной задачи удобно проводить в лабораторной системе координат, переход к которой от кристаллографической системы координат определяется следующими выражениями:

$$\begin{aligned} x'_1 &= x_1 \cos \Psi - x_3 \sin \Psi, \\ x'_3 &= x_1 \sin \Psi - x_3 \cos \Psi, \\ x'_2 &= x_2. \end{aligned} \quad (4)$$

Отсюда следует:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x'_1} &= \frac{\partial}{\partial x_1} \cos \Psi - \frac{\partial}{\partial x_3} \sin \Psi, \\ \frac{\partial}{\partial x'_3} &= \frac{\partial}{\partial x_1} \sin \Psi - \frac{\partial}{\partial x_3} \cos \Psi, \\ \frac{\partial}{\partial x'_2} &= \frac{\partial}{\partial x_2}. \end{aligned} \quad (5)$$

Аналогично осуществляется обратный переход от лабораторной к кристаллографической системе координат.

Минимизация (3) по компонентам векторов поляризации и намагниченности дает:

$$\alpha_{\perp} P_{\perp} = E'_{\perp} = -\frac{\partial \Phi}{\partial x'_1} = -\frac{\partial \Phi}{\partial x_1} \cos \Psi + \frac{\partial \Phi}{\partial x_3} \sin \Psi, \quad (6)$$

$$-\alpha_{\parallel} P_{\parallel} - \alpha_p \frac{\partial^2 P_{\parallel}}{\partial x_3'^2} + \gamma_{12} M_2 = E'_{11} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_3'} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_1} \sin \psi + \frac{\partial \varphi}{\partial x_3} \cos \psi \right) \quad (7)$$

$$\beta_{\perp} M_{\perp} = H_{\perp} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_1'} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_1} \cos \psi + \frac{\partial \varphi}{\partial x_3} \sin \psi, \quad (8)$$

$$-\beta_{22} M_2 - \alpha_M \frac{\partial^2 M_2}{\partial x_3'^2} + \gamma_{12} P_1 = H_2 = -\frac{\partial \varphi}{\partial x_2}. \quad (9)$$

К уравнениям (6)–(9) следует добавить уравнения электростатики и магнитостатики:

$$\operatorname{div} \vec{D} = -\frac{4\pi e^2 n_0 \varphi}{kT}, \quad \vec{E} = -\nabla \phi_c, \quad (10)$$

$$\vec{H} = -\nabla \varphi \quad (11), \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0, \quad (11)$$

где e — элементарный заряд, n_0 — концентрация свободных носителей заряда; k — постоянная Больцмана.

Решение этой системы уравнений в лабораторной системе координат можно записать в виде экспонент ввиду линейности системы уравнений

(6–11) по компонентам векторов \vec{P}, \vec{M} и потенциала полей φ :

$$\varphi = \varphi_0 \exp(iqx_3) \exp(i\lambda x_1). \quad (12)$$

Здесь q — вещественное волновое число, определяющее периодичность волны поляризации в направлении оси x_3 ; λ определяет изменение φ по толщине пластины и в общем случае может быть комплексным.

Совместное рассмотрение системы уравнений (6)–(12) дает выражение для связи между λ и q :

$$\lambda_{1,2} = \frac{4\pi \sin \psi \cos \psi (\alpha_{\perp} + \tilde{\alpha}'_{11}) \pm \alpha_{\perp} \tilde{\alpha}'_{11} \sqrt{\left(\frac{4\pi}{\tilde{\alpha}'_{11}} - 1 \right) \left(\frac{4\pi}{\alpha_{\perp}} + 1 \right) + \frac{1}{l^2 q^2} \left(\frac{\cos \psi}{\tilde{\alpha}'_{11}} + \frac{\sin \psi}{\alpha_{\perp}} - 1 \right)}}{\alpha_{\perp} \tilde{\alpha}'_{11} \left[1 + 4\pi \left(\frac{\sin^2 \psi}{\alpha_{\perp}} - \frac{\cos^2 \psi}{\tilde{\alpha}'_{11}} \right) \right]} q^{-1}, \quad (13)$$

здесь $l = \left(\frac{kT}{4\pi e^2 n_0} \right)^{1/2}$ — длина экранирования;

$$\tilde{\alpha}'_{\parallel} = \tilde{\alpha}_{\parallel} \left(1 - \frac{\gamma_{12}^2}{\tilde{\alpha}_{\parallel} \tilde{\beta}_{\parallel}} \right),$$

$$\tilde{\alpha}_{\parallel} = (\alpha_{\parallel} - \alpha_p q^2 \cos^2 \psi),$$

$$\tilde{\beta}_{22} = \beta_{22} - \alpha_M q^2 \cos^2 \psi.$$

При $\gamma_{12}=0$, $n_0=0$ получается выражение связи между λ и волновым числом k из [3]. При $\psi=0$ получается ранее известное выражение для λ из [7]:

$$\lambda_{1,2} = \pm k \sqrt{\frac{\epsilon_{\perp}}{\epsilon_{\parallel}} + \frac{1}{l \tilde{\alpha}'_{\parallel}}}, \quad (14)$$

где $\epsilon_{\perp} = 1 + \frac{4\pi}{\alpha_{\perp}}$, $\epsilon_{\parallel} = \frac{4\pi}{\tilde{\alpha}'_{\parallel}} - 1$. При $n_0=0$ (14) соот-

ветствует связи между λ и q в [3].

Можно отметить, что корни $\lambda_{1,2}$ являются здесь вещественными. Выражения (7), (9) получены в приближении $\psi < 1$, что позволяет опустить члены типа $\lambda \sin \psi$ в (7), (9) при переходе к лабораторной системе координат в градиентных членах $\alpha_p (\partial^2 P_{\parallel} / \partial x_3'^2)$ и $\alpha_M (\partial^2 M_{\parallel} / \partial x_3'^2)$ [3]. Учет указанных слагаемых сильно усложняет решение задачи, поэтому рассмотрение образования доменной структуры для углов ψ , близких к $\pi/2$, будет приведено в отдельной работе.

С учетом наличия двух корней (14) решение (12) системы уравнений равновесия для P и M в пленке сегнетомагнетика можно записать в виде:

$$\varphi = A \exp(iqx_1) \exp(i\lambda_1 x_3) - B \exp(iqx_1) \exp(i\lambda_2 x_3), \quad |x_3| < L \quad (15)$$

Вне пленки сегнетоферромагнетика потенциал φ есть решение уравнения Лапласа $\nabla^2 \varphi = 0$:

$$\varphi = C \exp(iqx_1) \exp(-\lambda x_3), \quad |x_3| > L. \quad (16)$$

Решения (15), (16) должно отвечать граничным условиям на поверхности пленки при $x_1 = \pm L$:

$$\varphi(x_1, x_3)_{x_1=L-0} = \varphi(x_1, x_3)_{x_1=L+0}, \quad (17)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_1} \Big|_{x_3=L-0} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} \Big|_{x_3=L+0} = 4\pi P_1 \Big|_{x_3=L-0} \quad (18)$$

где $P_1 = P_{\parallel} \cos \psi - P_{\perp} \sin \psi$ — нормальная к поверхности пленки проекция поляризации, возникающей при фазовом переходе.

Из (17), (18) в приближении $4\pi / \tilde{\alpha}'_{\parallel} \geq 1$ получаем искомую зависимость между температурно зависящей величиной $y = \gamma_{12}^2 - \alpha_{11}\beta_{22}$ и волновым числом q :

$$\sqrt{\epsilon_{\perp} \frac{4\pi}{\tilde{\alpha}'_{\parallel}} + \frac{1}{l^2 q^2} \left(\frac{\cos \psi}{\tilde{\alpha}'_{\parallel}} + \frac{\sin \psi}{\alpha_{\perp}} \right)} \text{tg}(\lambda_1 - \lambda_2)L = 2. \quad (19)$$

В точке фазового перехода $\frac{4\pi}{\tilde{\alpha}'_{\parallel}} \gg 1$, что позволяет из (19) получить выражение:

$$(\lambda_1 - \lambda_2)L = \pi m, \quad (20)$$

m — целое число. Используя (13), получим искомую зависимость y от q :

$$y = \frac{\alpha_{11}\gamma_{12}\alpha_P + \beta_{22}\alpha_M}{\beta_{22} - \alpha_M q^2 \cos \psi} q^2 \cos^2 \psi + \frac{\pi^3 \beta_{22} \cos^4 \psi}{L^2 (\epsilon_{\perp} q^2 + l^{-2} \cos \psi) + \frac{\pi^2}{4}}. \quad (21)$$

При записи (21) был учтен тот факт, что значение $m < 0$. Значение $m=0$ соответствует зарождению однородного состояния сегнетомагнитной фазы, устойчивому состоянию зарождающейся сегнетомагнитной фазы соответствует значение $m=-1$.

Фазовый переход в сегнетомагнитное состояние по механизму потери устойчивости исходного однородного состояния определяется из условия

минимум $\frac{\partial y}{\partial q} = 0$ зависимости $y=y(q)$, что дает

значение волнового числа q_{\min} для возникающей при фазовом переходе волны поляризации q_{\min} , отвечающее значению y_{\min} в виде:

$$q^2 = \frac{\pi^{3/2} \beta_{22} \cos \psi}{(\epsilon_{\perp} (\gamma_{12}^2 \alpha_M + \beta_{22}^2 \alpha_P))^{1/2} L} - \frac{1}{l^2 \epsilon_{\perp}}. \quad (22)$$

Минимальное смещение ΔT от температуры фазового перехода T_c ($\Delta T = T_c - T$) в условиях отсутствия деполяризующего электрического поля

определяется из указанного выше условия минимума $\partial y / \partial q = 0$, оказывается зависящим от периода q изменения вектора спонтанной поляризации и из выражения (21) при подстановке в него выражения для q из (22) имеет вид:

$$y = \left(\frac{\pi^3 (\gamma_{12}^2 \alpha_M + \beta_{22}^2 \alpha_P)}{\epsilon_{\perp}} \right)^{1/2} \frac{1}{L} \cos^3 \psi. \quad (23)$$

Расчет для случая, когда вектор $\vec{q} \perp \vec{P}_s$, проведенный для изотропного случая, когда $\alpha_{x_1} = \alpha_{x_2}$, показывает, что структура первого типа, рассмотренная выше, реализуется раньше, чем второго, поскольку получается, что $\Delta T_1 < \Delta T_2$ и структура с $q \perp \vec{P}_s$ практически не реализуется.

Во внешнем электрическом поле характер перехода не меняется, и наличие поля приводит к смещению температуры фазового перехода в область низких температур без существенного изменения периода доменной структуры [3].

2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В отсутствие магнитоэлектрического эффекта ($\gamma=0$), при $\psi=0$, $n_0=0$ получается обычное выражение для q в сегнетоэлектриках:

$$q^2 = \frac{\pi^3 2}{\epsilon_{\perp} \alpha^{1/2} L}, \quad (24)$$

определяющее период доменной структуры $d = \frac{\pi}{q}$.

С ростом концентрации носителей заряда n_0 наступит момент, когда $q=0$, что отвечает монодоменному состоянию, которое реализуется при длине экранирования l равной:

$$l^2 = \frac{(\alpha_{22} \alpha_M + \beta_{22} \alpha_P)^{1/2}}{(\pi^3 \epsilon_{\perp})^2 \beta_{22} \cos \psi} L. \quad (25)$$

Концентрация свободных носителей заряда при этом должна быть:

$$n_0 = \frac{(\pi^3 \epsilon_{\perp})^4 \cos \psi \beta_{22} kT}{4\pi e^2 (\gamma_{12}^2 \alpha_M + \beta_{22}^2 \alpha_P)^4 L}. \quad (26)$$

При обычных значениях величин ϵ_{\perp} , k , β_{22} , x , γ , $T \sim 300$ К, толщин пленок $L \sim 10^{-7} - 10^{-6}$ см, концентрация n_0 свободных носителей заряда, обеспечивающая монодоменное состояние, составляет величину $n_0 \sim 10^{15} - 10^{18}$ см⁻³. С ростом угла ψ монодоменное состояние наступит при меньшей концентрации n_0 .

Случай выхода на поверхность сегнетомагнитной пленки компоненты вектора M_2 рассмотрен в [4] и проводится аналогично.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что сегнетоферромагнитные материалы могут быть использованы в качестве компонентов в запоминающих устройствах, функционирующих на основе новых физических эффектов. Например, в качестве управляющего сигнала может быть использовано электрическое поле, превосходящее коэрцитивное, а для регистрации поляризации элемента памяти может быть использован магнитооптический эффект, возникающий при отражении поляризованного света. Поскольку при считывании состояния поляризации не происходит его изменение, процесс проходит безинерционно и не требует реполяризации. Это является важным преимуществом данного способа считывания.

Знание зависимости параметров доменной структуры от ориентации среза образца расширяет возможности применения на практике, в частности в вычислительной технике.

Работа выполнена при поддержке ФЦП, ГК № 16.513.11.3014 от 08.04.2011 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Физика сегнетоэлектрических явлений / Под ред. Г. А. Смоленского. Л.: Наука, 1985. С. 395.
2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. М.: ФИЗ-МАТЛИТ, 2003. С. 651.
3. Даринский Б. М., Лазарев А. П., Сидоркин А. С. // ФТТ. 1993. Т. 35. № 7. С. 1942—1946.
4. Аль Рифаи С. А., Даринский Б. М., Лазарев А. П. и др. // ФТТ. 2012. Т. 54. № 5. С. 921—923.
5. Ченский Е. В., Тарасенко В. В. // ЖЭТФ. 1982. Т. 83. № 3 (9). С. 1086—1099.
6. Лазарев А. П., Федосов В. Н. // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1989. Т. 48. № 6. С. 1193—1195.
7. Даринский Б. М., Лазарев А. П., Сидоркин А. С. // Кристаллография. 1991. Т. 36. № 3. С. 757—758.

Лазарев Александр Петрович — к.ф.-м.н., ООО «Росбиоквант», Воронеж; тел.: (915) 5424262, e-mail: me144@phys.vsu.ru

Lazarev Aleksandr P. — Cand. Sci. (Phys.–Math.), LLC «Rosbiokvant», Voronezh; tel.: (915) 5424262, e-mail: me144@phys.vsu.ru